

ナノギャップ構造を用いた、不揮発抵抗スイッチ効果

内藤 泰久*, 石田 敬雄*

Non-Volatile Resistance Switch Effect Using Nanogap Structure

Yasuhisa NAITOH* and Takao ISHIDA*

* 独立行政法人産業技術総合研究所ナノシステム研究部門 (〒 305-8564 茨城県つくば市並木 1-2-1)

*Nanosystem Research Institute, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Japan (1-2-1 Namiki, Tsukuba, Ibaraki, Japan 305-8564)